# スラリー供給槽からの均一濃度抜出

Slurry draw-off at a constant concentration from a slurry feed tank



一般に、スラリー供給槽はその中に含まれる固体粒子を均一浮遊させるように設計する。しかし ながら、槽内の粒子を均一浮遊させれば、必ずスラリーを一定濃度で排出できるわけではない。排 出されるスラリー濃度が抜出位置および抜出速度の影響を受けるため、粒子が均一浮遊している場 合ですら、実際には、排出されるスラリー濃度が一定にならないことがある。

本稿では、スラリー排出時の濃度変動に対し、撹拌動力、抜出位置、抜出速度およびバッフル条件が与える影響を実験結果をもとに紹介する。

It is very ordinary to design a slurry feed tank such that its mixing gives uniform suspension of solid particles. However, this is not enough to keep a constant slurry concentration in the draw-off from the full volume level of the tank to a low liquid level. Because the slurry concentration at the outflow nozzle is affected by a nozzle position and draw-off flow velocity, thus, the slurry concentration can be actually changed in the draw-off, even if mechanical mixing achieves uniform solids suspension in the tank.

In this paper, slurry concentration variation in tank draw-off has been disscussed together with the slurry concentration distribution in a mixing vessel, based on experimental data that were taken as mixing intensity, draw-off flow velocity, and baffle conditions were changed.

### Key Words :

スラ	リー供給	槽	Slurry feed tank		
固	液 撹	拌	Solid-liquid mixing		
撹	拌	槽	Mixing vessel		
スラ	リー排	出	Slurry draw-off		

# まえがき

撹拌操作の目的は、多くの場合均一な状態を作り 出すことであり、固液撹拌の場合は固体粒子を槽内 均一に浮遊させることである。しかし、撹拌操作の 最終目的が均一浮遊となることは少ない。例えば、 固体触媒を用いる反応機、スラリー重合機、樹脂ペ レットの溶解槽などの固液撹拌においては、固液間 の物質移動や反応の促進のために、また、スラリー 調整槽においては、次工程に供給するスラリー濃度 が均一であることが要求され、それらの目的を達成 する手段の一つが粒子の均一浮遊になる。従って、 均一浮遊だけを考えて装置設計を行った場合、不都 合を生じることがある。

均一浮遊とは,槽内各所で粒子濃度が均一,さら に粒子の大きさに分布がある場合には,粒径分布が 槽内各所で同じである状態を表す。この状態は,ス ラリー調整槽のように槽内から連続的に固体を均一 濃度で排出させる場合には必要条件となるが,それ で十分条件とはならないので注意を要する。槽内は 均一分散状態であるにもかかわらず,排出時に大き な濃度変動を生じる場合がある。最近の樹脂製造プ ロセスにおいては,反応率の向上やプラントの自動 運転化のために,触媒調整槽から反応機への触媒供 給濃度の変動許容値も極めて小さくなってきている。 そこで,液面変化を伴うセミバッチ運転のスラリー 調整槽を想定し,スラリーの排出濃度均一化に対し て,撹拌動力,抜出位置および抜出速度,さらにバッ フル条件が与える影響を調査する目的で実験を行っ た。以下に実験の概要を報告する。

1. 実験装置

本実験に使用した実験装置(第1図参照)と実験条 件を次に示す。

①撹拌槽:・内径400 mm 2:1 半楕円鏡付透明ア クリル円筒槽

②撹拌翼:フルゾーン翼

- ③バッフル: a )40 mm幅平板バッフル
- b )¢ 27.2 mmパイプバッフル
- ④内容物:水道水+ガラスビーズ(6wt%)
  <ガラスビーズ仕様>
  - ·中心粒径 17 µm
  - ・密度 2 500 kg/m<sup>3</sup>
  - 単一粒子の終末沈降速度は,計算上0.033 cm/ sec になる。

⑤測定液面範囲:

 $H/D = 0.36 \sim 1.66$ 



第1図 実験装置 Fig. 1 Experimental equipment

但し, Hは槽底から液面までの高さ, Dは槽径 を示す。

- 2. 実験方法
- 2.1 サンプリング方法
  - サンプリングは次の2つの方法で行った。
- 【方法 A】 槽内の濃度分布を測定するためのサン プリング
- ①所定の回転数で撹拌を行いながら,撹拌槽上部よりID¢10のホースを液中に挿入しサンプリングを行う。1カ所当たりのサンプリング量は約1.5 Lt.。
- ②サンプリング位置は上下方向に4カ所とした。
- ③スラリー重量とガラスビーズの重量を測定し、ス ラリー濃度を算出する。
- 【方法 B】 排出時の濃度変動を測定するためのサ ンプリング
- ①所定の回転数で撹拌を行いながら、抜出口よりスラリーを連続で抜き出す。
- ②連続で抜き出しながら、定期的にサンプリングを 行う。1回当たりのサンプリング量は約1.5Lt.。
- ③スラリー重量とガラスビーズの重量を測定し,ス ラリー濃度を算出する。
- 2.2 スラリー濃度測定方法
  - 今回の実験に使用したビーズは大きさが小さく,

また濃度測定精度を上げるため,次の方法にて測定 した。

①約1.5 Lt. のサンプルを5日間静置分離させ,ガ ラスビーズを沈降させる。

②沈降後、上澄み液のみを除く。

- ③サンプル容器ごと、105℃に設定した乾燥機で約 8時間乾燥させる。
- ④乾燥機から取り出した直後に重量(ガラスビーズ +容器)を測定する。
- ⑤容器からガラスビーズを取り除き、容器のみを 105℃に設定した乾燥機で約1時間乾燥させる。
- ⑥乾燥機から取り出した直後に重量(容器のみ)を測 定する。
- ⑦ガラスビーズ+容器の重量から容器の重量を差し 引いて,ガラスビーズの重量とする。
- 上記の方法で測定された重量を用いて, ガラスビー ズ濃度を次の式により計算する。

ガラスビーズ濃度(wt%)

=(ガラスビーズ重量)/(スラリー重量)×100

#### 2.3 測定精度の簡易検証結果

あらかじめスラリー濃度6.000 wt.%のスラリー を9サンプル作成し、前項の要領に従って、スラリー 濃度測定精度の検証を行った。その結果, スラリー 濃度の測定値は5.980 wt.%から5.991 wt.%の間で ばらつき, 平均5.986 wt.%となった。従って, 上 記測定方法では0.23%の系統誤差と0.10%変動誤 差がある。以下の検討では濃度変動のみを評価する ので、実質的な測定精度は0.1%と考えてよい。

# 3. 実験結果

#### 3.1 槽内における濃度むら

本実験の狙いは、ガラスビーズスラリーを均一に 排出する方法を見出すことである。均一に排出する ためには、まず槽内粒子を均一に浮遊させる必要が ある。そこで、槽内上下方向の濃度分布を、サンプ リング方法Aにて確認した。バッフルは2枚平板 バッフルを用い、サンプリング位置は次の通りとし た。

・半径方向:槽中心から160 mm

- ・周方向:バッフルとバッフルの中間
- ・鉛直方向:S/D=0.25, 0.675, 1.0, 1.375の合 計4点。但し、Sは槽底からサンプリング位置 までの距離を示す。

第2図に、Pv値(単位容積あたりの撹拌動力)を パラメータとした測定結果を示す。図の縦軸は、ガ ラスビーズ投入量6.0 wt%からの差異を濃度比率で 表示している。また第1表に、それぞれの Pv 値に おける濃度変動幅を示す。

第2図において、Pv=0.17 kW/m<sup>3</sup>では、槽下部 においてやや濃度が高くなっており、粒子は沈降傾

. . .

第1表 Pv 値に対する濃度変動幅 XX7 141. . C 1....

Table 1 width of draw	off concentration variation			
Pv (kW/m <sup>3</sup> )	Variation width (%)			
0.17	0.28			
0.32	0.12			
1.01	0.13			
1.39	0.07			

第2表 排出スラリー中の濃度変動幅

Table 2 Width of draw-off concentration variation

Pv (kW/m³)	Variation width (%)				
0.17	4.33				
0.32	3.67				
1.01	2.58				

向にあることが判る。第1表によれば、Pv値を0.32 kW/m<sup>3</sup>以上に上げると濃度の変動幅は小さくなる。

また、第2図においてPv値の低い0.17と0.32kW /m<sup>3</sup>は、排出スラリーの平均濃度が投入時のスラリー 濃度より低い。ガラスビーズが沈降していることが 示すものであるが、スラリー作成時のガラスビーズ の計量誤差の影響もある。

3.2 均一排出に対するPv値の影響

次に実際にスラリーを排出ノズルから抜き出し, サンプリング方法 B にて濃度変動を測定した。排 出位置は、下鏡センターノズルとし、排出ノズル内 の液流速は0.12 m/sとした。

第3図に測定結果を示す。また、各Pv値におけ る濃度変動幅を第2表に示す。Pv値を0.17, 0.32, 1.01 kW/m<sup>3</sup>と大きくするに従い、濃度変動は小さ



第2図 槽内濃度むらに対するPv 値の影響

Fig. 2 Effect of Pv on concentration distribution in the axial direction



第3図 均一排出に対するPv 値の影響

Concentration variation in tank draw off Fig. 3 and its dependency on Pv

くなっている。液面が H/D=0.75以上では、Pv 値 によらず濃度変動傾向は同じ状況であるものの、液 面が H/D=0.75以下の範囲で濃度変動に差が生じ たためである。

本項でのテスト条件は,前3.1項と同一である。 第1表によれば,槽内の濃度むらはいずれの Pv値 においても0.3%以下であるにもかかわらず,排出 させると2.0%以上の濃度変動が生じた。均一な濃 度での排出に対しては撹拌動力などの操作因子に加 え,抜出方法についても配慮する必要があることが 判る。

3.3 抜出位置と排出ノズル内液流速の影響

次に均一排出に対する抜出位置および排出ノズル 内の液流速の影響の確認を行った。抜出位置はセン ターノズルとオフセンターノズルの2ヵ所(第4図 参照)とした。またノズル内液流速は約0.1~1.4



第4図 抜出位置

Fig. 4 draw-off nozzles (center nozzle: φ 25mm off center nozzle: φ 23mm)



第5図 排出濃度に対する抜出位置の影響

Fig. 5 Effect of nozzle position on concentration variation in draw off (draw-off velocity: 0.10 m/s)



第6図 排出濃度に対する抜出位置の影響

(抜出速度:0.49 m/s)





第7図 排出濃度に対する抜出位置の影響 (抜出速度:1.35 m/s)

Fig. 7 Effect of nozzle position on concentration variation in draw off (draw-off velocity: 1.35 m/s)



第8図 排出濃度の変動幅に対する抜出速度の影響

Fig. 8 Effect of draw-off velocity on concentration variation width

m/sの範囲で比較した。液流速の調整はノズル先端に取り付けたボール弁の開度調整により行った。

センターノズル排出とオフセンターノズル排出の 濃度変動の比較結果を第5~7図に、また、第8図 に液流速と濃度変動幅の関係を示す。

抜出速度が 0.1 m/s の場合(第5図),濃度変動 幅は、センターノズル、オフセンターノズル共に 3.5%以上の大きな値を示し、液レベルの低下と共 にスラリー濃度は減少してくる傾向を示した。しか し抜出速度を大きくしていくと(第6~8図)、セン ターノズル、オフセンターノズルとも濃度変動幅が 急激に減少していくことが判る。前述のように、今 回のテストにおいては排出ノズル位置の影響はほと んど見られないものの、排出ノズル内の液流速の影 響が濃度変動に大きく影響を及ぼしていることが判っ た。

#### 3.4 排出濃度に対するバッフルの影響

前項のテストで排出ノズル内の液流速の影響が大 きいことが判った。次に,排出濃度の変動幅を槽内 の濃度分布の幅に近付ける狙いをもって,排出濃度 に対するバッフルの影響を確認した。平板バッフル 2枚に加えて,バッフル効果の小さいパイプバッフ ル4本及び2本での実験を行った。

排出テストを行う前に, 槽内の濃度分布の測定テ ストを実施した。サンプリング方法は3.1項にて示 した条件と同じである。結果を第9図に示す。平板 バッフルの場合は, 第2図によれば Pvを増加させ ても粒子は若干沈降気味であったが, パイプバッフ ルでは, 逆に粒子が浮き気味であり, 変動幅も板バッ フルに比べ大きい。しかも, Pv=1.0 kW/m<sup>3</sup>の場 合は, 大きな変動を示している。パイプバッフルの バッフル効果が小さく旋回流が強くなり,重いガラ スビーズや遠心力により側壁側へ,上方へ押しやら れたことによるためと推定される。

排出濃度の測定は、Pv=0.17 kW/m<sup>3</sup>,オフセン ターノズル,抜出速度1.4 m/s で実施した。結果を 第10図に示す。濃度変動幅は、2枚板バッフル: 0.90%、2本パイプバッフル:0.42%、4本パイ プバッフル:0.30%であった。バッフル効果を小 さくする方が排出濃度の変動防止に効果的であり、 パイプバッフルの使用時に生じる槽内の濃度分布の 幅とほぼ同じ変動幅で排出が可能になる。

#### 4. 考察

槽内での濃度分布の幅が小さいにもかかわらず, 排出時に大きな濃度変動が発生する場合についてテ スト事例を紹介した。テスト結果に対する考察を, 従来の知見と合わせて以下に述べる。

(1) 撹拌速度/撹拌動力

通常,粒子を均一に浮遊させるために必要な撹拌 速度は,粒子沈降防止速度(Njs)の1.5~2.0倍以上 となる。粒子が重く,また大粒径の場合は,槽内の 濃度分布の幅を事前に把握しておき,許容される排 出濃度の変動幅以下であることを確認しておくこと が望ましい。

撹拌速度を上げれば粒子を均一に浮遊させること ができ、排出濃度を一定にするには有利だが、問題 を生じる場合がある。例えば、晶析の場合や担持型 触媒のように破壊され易い粒子の場合は、均一浮遊 を重要視するあまり必要以上に高速で翼を回転させ ると、粒子が破壊するだけでなく、スラリー移送ポ ンプのキャビテーションを生じることがある。



Fig. 9 Effect of Pv on concentration distribution in the axial direction (2 - pipe baffle)



Fig.10 Effect of baffles on concentration variation in draw off (nozzle position : off center nozzle draw-off velocity : 1.40 m/s Pv=0.17 kW/m<sup>3</sup>) (2) 粒子排出ノズル位置

今回のテストにおいて,センターノズルとオフセ ンターノズルで濃度変動値に差異が生じなかったの は,粒子の沈降速度が遅く,粒子が液の流れに追従 し易かったためと思われる。排出ノズル位置は,通 常はオフセンターとする場合が多い。その理由は以 下による。

- ・気相部からのガスの巻き込みによりポンプにキャ ビテーションが発生する。
- ・槽中心部の固体的回転部は軸との共回り領域であるため、遠心力により濃度が薄くなり易い。
  特に沈降速度が速く、大きな撹拌速度を必要とする場合は顕著になる。

オフセンターノズルは,固体的回転部の外に設置 することが望ましい。また,液面変動が小さい場合 は,胴側部に排出ノズルを設置しても良い。さらに は,液面変動に伴い,数ヵ所設けられたノズルの内 最適な位置から排出させることも現実に行われている。 (3) 排出ノズル内の液流速

排出ノズル内は一定以上の液流速を確保する必要 がある。ノズル内の適切な液流速を、粒子の終末沈 降速度以上、撹拌翼の先端速度以下の範囲で考える。 今回の場合、適切な液流速を第8図から0.8 m/sec とすれば、この値はガラスビーズの沈降速度の0.033 cm/sec より、むしろ翼の先端速度1.3 m/sec (Pv =0.16 kW/m<sup>3</sup>)に近い値であり、大きな値になる。 排出速度調整用のボールバルブの開度がフルオープ ンでないため、その部分で生じる滞留域が阻害要因 となっている恐れがある。排出配管系にはできるだ け構造上不連続部を作らない工夫が必要だろう。

バッフル効果の小さいバッフルが粒子浮遊に対し て有利であるとする考え方は,従来から存在する。 本テストにおいても,パイプバッフルを用いて槽内 粒子を若干浮き気味にした方が排出濃度の均一化に 対しては有効であることが確認された。この現象を 裏付けるためには,特に槽底部の濃度分布をさらに 詳細に調査する必要がある。

バッフル効果が小さい場合は,過大な撹拌速度に より粒子を浮遊させすぎると,排出位置との関係に よっては,排出スラリーにも大きな濃度変動を生じ させることがあるため注意を要する。粒子を偏析さ せることは,固形物の生成を伴う重合反応装置に対 しても好ましいことではなく,反応面からも適切な バッフルの選定が必要となる。

# むすび

本稿では、スラリー排出の濃度変動について実験 結果を中心に紹介した。まだデータが十分ではなく、 現象を流体力学的に説明するには至ってない。今後 は数値解析などのツールを併用して、定量的な解析 を行い、現象を解明していきたい。本稿で提供した データがユーザ各位の参考になれば幸いである。

連絡先

南	俊	充	化工機事業部	今	中	照	雄	化工機事業部
			技術部					生産部
								第1製造室
								課長
		ΤEL	0794 - 36 - 2512				ΤEL	0794 - 36 - 2537
		FΑΧ	0794 - 36 - 2578				FΑX	0794 - 36 - 2507
	E-mail	t.minan	ni@pantec.co.jp		E-n	nail	t.imanak	a@pantec.co.jp